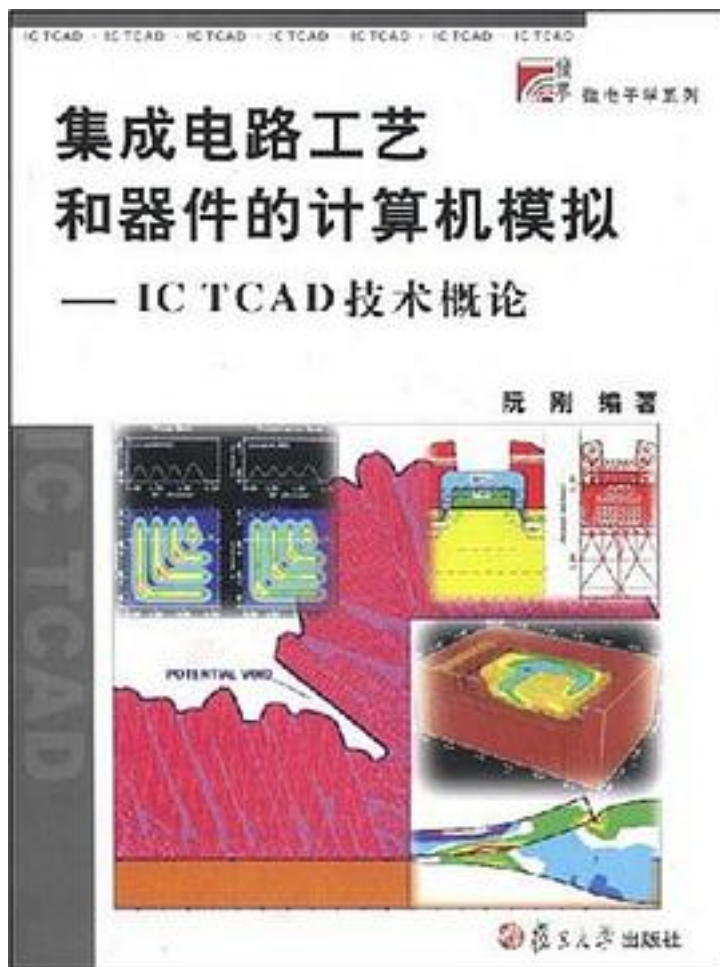


# 集成电路工艺和器件的计算机模拟



[集成电路工艺和器件的计算机模拟\\_下载链接1](#)

著者:阮刚

出版者:复旦大学出版社

出版时间:2007-3

装帧:

isbn:9787309053647

集成电路工艺和器件的计算机模拟，国际上也称作IC TCAD，是少数几种有能力缩减集成电路开发周期和研制费用的技术之一。

《集成电路工艺和器件的计算机模拟-IC TCAD技术概论》以介绍集成电路工艺和器件的模拟器为主线，概论IC TCAD技术早期的可实用的成果、随后的多方面发展、当今的研究进展和商用化现状，以及近期和远期的困难挑战和能力需求。

《集成电路工艺和器件的计算机模拟-IC TCAD技术概论》适用于大学微电子或其他相关专业的硕士／博士研究生或高年级本科生作教材或教学参考书。《集成电路工艺和器件的计算机模拟-IC TCAD技术概论》作为一本IC TCAD技术的入门书，也适用于有需要或有兴趣在IT领域工作的研发、生产和管理人员。

作者介绍:

目录:

[集成电路工艺和器件的计算机模拟\\_下载链接1](#)

## 标签

模拟

必借

semiconductor

IC

## 评论

-----  
[集成电路工艺和器件的计算机模拟\\_下载链接1](#)

-----  
[集成电路工艺和器件的计算机模拟 下载链接1](#)